

進出計画・企業の概要

1 建設計画の概要

- (1) 事業所名 株式会社テクノウェル山口工場
- (2) 建設地 山口市佐山10747-10 (山口テクノ第2団地D-1区画)
- (3) 建築床面積 375㎡
- (4) 事業内容 水素製造装置、水素ステーション装置製造
- (5) 投資額 約1.6億円
- (6) 計画雇用人数 10人(令和7年4月計画)
- (7) 操業開始予定 令和5年4月1日

【位置図】



「国土地理院の電子地形図 (<https://maps.gsi.go.jp/#16/33.998819/131.876299/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c0g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>) を基に企業立地推進課が作成」

2 企業の概要

- (1) 企業名 株式会社テクノウェル
- (2) 代表者 代表取締役社長 伊ヶ崎 哲成 (いかざき のりまさ)
- (3) 所在地 光市光井7丁目49番2号
- (4) 創立 昭和60年10月
- (5) 資本金 2,000万円
- (6) 従業員数 57人
- (7) 事業内容 半導体製造装置配管部品製造、医薬品製造関連機器製造、水素ステーション装置製造
- (8) 年間売上高 20億円 (令和4年5月期)
- (9) 主要取引先 (株)日立ハイテク、東横化学(株)、日本エア・リキード(合)、三機工業(株)、(株)日立プラントサービス、(株)KOKUSAI ELECTRIC、大陽日酸エンジニアリング(株)、岩谷産業(株)、鈴木治作(株)、(株)トーステ、(株)フジキン